# (19)日本図特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-254513

(P2000-254513A)

(43)公開日 平成12年9月19日(2000.9.19)

(51) Int.CL?	識別配号	FI		テーマコード(参考)
B 0 1 J	31/14	B 0 1 J	31/14 Z	4G069
C 0 8 G	59/40	C 0 8 G	59/40	4 J 0 3 6
	73/10		73/10	

# 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

(21)出職番号	<b>特顧平11~59915</b>	(71)出版人 000002141
(22)出願日	平成11年3月8日(1999.3.8)	住友ペークライト株式会社 東京都品川区東品川2丁目5番8号 (72)発明者 郷 義幸 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友 ペークライト株式会社内 (72)発明者 三宅 港也 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友 ペークライト株式会社内 下ターム(参考) 4(2)69 AAO8 AAO9 BA21A BA21B BA21C BB18A BB18B BB18C
		CB25 DA02 FC02 FC08 FC10 4J036 AA01 DA10 DB15 FB07 FB14 GA01

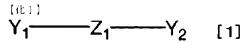
# (54) 【発明の名称】 潜伏性触媒の製造方法

### (57)【要約】

【課題】 「富温においては触媒作用を発現することな ( 長期間にわたって樹脂組成物を安定に保存すること か可能であり 成形時に加熱すると優れた触媒作用を発 **擇して、良好な硬化性及び高品質の成形品を与えること** ができる潜伏性触媒を、穏和な条件下で安価な原料から 高収率で製造する。

【解决手段】 第3アミンまたは複素環式含窒素化合物 (A)、一般式[1]で示される。分子外に放出しうる本

平プロトンを少なくとも2個以上分子内に有するn価(n - は2以上の整数)のプロトン供与体(B)、および、ホ | ウ酸(C)を溶媒中で反応させ、一般式[2]で表され る苗伏性触媒 (D) を製造する。

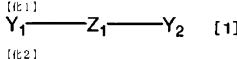


[{tb2}]

特闘2000-254513

#### 【特許請求の範囲】

【請木項1】 第3アミンまたは複素環式含窒素化合物 (A)、一般式[1]で示される、分子外に放出しうる プロトンを少なくとも2個以上分子内に有するn価(n は2以上の整数)のプロトン供与体(B)、および、ホ ウ酸 (C) を溶媒中で反応させることを特徴とする。一× \*般式〔2〕で表される潜伏性触媒(D)の製造方法。



$$[XH]^{+} \begin{bmatrix} z_1 & y_1 & y_1 \\ z_2 & y_2 & y_2 \end{bmatrix}^{-} [2]$$

式中、2、は、置換基Y、、Y、を有する有機基である。  $Y_i$ ,  $Y_i$ は、1価のプロトン供与性置換基がプロトンを 放出してなる墓であり、同一分子内の置換基Yi, Yiが ホウ素原子と結合して、キレート構造を形成しろるもの である。また、Xは、第3アミンまたは複素環式含窒素 化合物を表す。

【請求項2】 一般式[1]で示される、分子外に放出 しうるプロトンを少なくとも2個以上分子内に有するn 酸(印)とを、両者を均一に溶解させ得る溶媒中で反応 させ さらにこれに第3アミンまたは複素環式含窒素化 台物(A)を反応させることを特徴とする、一般式

# [2]で表される潜伏性触媒(D)の製造方法。

【請求項3】 一般式 [1] で表されるプロトン供与体 (B)が、分子内にカルポキシル基を少なくとも2個有 する芳香族カルボン酸、分子内にカルボキシル基を少な くとも1個と水酸基を少なくとも1個有する芳香族カル ボン酸、または分子内に少なくとも2個の水酸基を有 る群より選ばれたものであることを特徴とする。請求項 1もしくは請求項2記載の潜伏性触媒の製造方法。

【論才項4】 反応溶媒か アルコール系溶媒 ケト) 系溶媒、非プロトン性極性溶媒、およひ水から選ばれた 1種 または これらを含む混合溶媒であることを特徴 とする、請求項1もしくは請求項2記載の潜伏性触媒の 製造方法。

【請求項5】 一般式〔1〕で表されるプロトン供与体 **(B)の、ホウ酸(C)に対するモル比xが Ů .9<x** <1-2 - 第3アミンまたは複素環式含窒素化合物。 (A)の オウ酸(C)に対するモル比文が(0.9<文)

57 • 44 ,a 多<sub>6~6</sub> 前 多个鲜嫩红 五

# 【発明心詳細な説明】

# [9001]

【発明の肩する技術分野】本発明は、熱硬化性樹脂の潜 8.5年幹媒の製造方法、御大会であります。 かいばい 非優し性場略 15 mm を暗かっ まる 脂に配合し、常温においては触媒作用を発現することな く、長期にわたって樹脂組成物を安定に保存することが 可能であり、成形時に加熱したときには優れた触媒作用 を発揮し、良好な成形性及び高品質の成形品を与えるこ とができる潜伏性触媒を、安価な原料から穏和な条件下 において製造する方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】近年、富温のような比較的低温では樹脂 価(nは2以上の整数)のプロトン供与体(B)とホウ。20 の硬化反応を進行させず。成形時に加熱された際にのみ 硬化反応を促進する、いわゆる潜伏性触媒を開発するた めの多くの研究がなされている。代表的な潜伏性触媒と して「触媒の活性点をイオン対化して潜在化するオニウ ム塩類かあり。これらは低温では活性を示さず。高温で は速やかに活性化して、樹脂の硬化反応を促進する。オ ニウム塩系潜伏性触媒の中でも、非ハロゲン系のアンモ ニウムボレート。ホスホニウムボレート等は、樹脂の電 気特性を損なうことなく、高度な潜伏性を発現すること ができ有用である。しかし、これらのオニウムボレート し、カルボキシル基を有さないフェノール化台物からな、30、塩系触媒は、それを構成するカチオン部、アニオン部と もに高価な原料であるため、糠¢コストが全体に高くな る問題があった。

### [00003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、常温におい ては触媒作用を発現することなく、長期間にわたって樹 脂組成物を安定に保存することが可能であり、成形時に 加熱すると優れた触媒作用を発揮して、良好な硬化性及 び高品質の成形品を与えることができる潜伏性触媒を、 穏和な条件下で安価な原料から高収率で製造することを 40 目的としたものである。

#### [0004]

中华 宝 (1) (1) ◆ (相字) ((1) # ⇔reigi (± ) y is in β en mel4¢ fai : 禁戌所辞にあり、江江優古だ野七性が一。 一日 ライン 優い 硬化物は従来用いられている触媒を用いた場合と比較し たとき何ら考ることのない物性を与える。特定構造の含 窒素するウム4級置換ホレートからなる潜伏性触媒を製 省も名。もたり、第18。 または複素膜式合業素件 特。1976年—1976年—1976年前至60年6月11

さらには有機溶媒中で反応させることにより、工業的に 安価でまた穏和な条件下で収率よく製造できることを見 いだし、これらの知見に基づいて本発明を完成するに至 った。

【10005】即ち本発明は、第3アミンまたは複素環式 含窒素化合物(A)、一般式[1]で示される。分子外 に放出しうるプロトンを少なくとも2個以上分子内に有 するn価(nは2以上の整数)のプロトン供与体

(B)、および、ホウ酸(C)を溶媒中で反応させるこ本

\* とを特徴とする 一般式 [2] で表される潜伏性触媒 (D) の製造方法である。

[0006]

$$Y_1 \xrightarrow{\text{(ft.1)}} Z_1 \xrightarrow{\text{Y}_2} [1]$$

[0007] [化2]

$$[XH]^{+} \begin{bmatrix} Z & Y_1 & Y_1 \\ Z & Z_1 \end{bmatrix}^{-} [2]$$

【0008】式中、2,は、置換基字、、2,を有する有機等である。2, 2,は、1価のプロトン供与性置換基がプロトンを放出してなる基であり。同一分子内の置換基字。、2,がホウ素原子と結合して、キレート構造を形成しるものである。また、2は、第3アミンまたは複素環式含窒素化合物を表す。

#### [0009]

【発明の実施の形態】本発明において原料として用いる。第3アミンまたは複素環式含窒素化合物(A)は、 潜伏性触媒(D)の構造を示す一般式〔2〕中ではXで表され、製造過程でプロトンが付加してオニウムカチオン(HX〕を形成している。

【0010】このような第3アミンの例としては、トリエチルアミン、トリエタノールアミン、ヘンジルジメチルアミン、2-(ジメチルアミノメチル)フェノールなどまた。捜索環式含窒素化合物としては、例えば、ンアサビンクロアルケン類、イミタソール類、インタソリシン類、オキサソール類、ピロール類、チアソール類、ピリッシン類、モルオリン類、ピリッシン類、ディンをソリシ類、アップのでは、ピリン類、アップのでは、ピリン類、アップのでは、アップのでは、アップのでは、イントール類、イントラシン類、アップのでは、ピロリン類、アップのでは、ピロリン類、アップのでは、ピロリン類、アップのでは、ピロリン類、アップのでは、ピロリン類、アップの質、ピロリン類、アップの質、ピロリン類、アップの質、ピロリン類、アップの質、ピロリン類、アップのできる。

【0011】上記の第3アミンや捜索環式含窒素化合物

1.1

ダゾール、2-クロロイミダソール、2-シアノイミダゾールなどを挙げることができる。

【0012】本発明において原料として用いる。分子外に放出しうるプロトンを少なくとも2個以上分子内に有するn価(nは2以上の整数)のプロトン供与体(B) 20 は、一般式[1]で表されるが、式中、2,は、置換基 Yi、Yiを有する有機基である。Yi、Yiは、1価のプロトン供与性置換基がプロトンを放出してなる基であり。同一分子内の置換基Yi、Yiがホウ素原子と結合してキレート構造を形成しうるものである。これらから構成されるプロトン供与体、HY、-2、-YiHは、ホウ素原子と結合してキレート構造を形成可能なものに限定される。

【0013】このようなプロトン供与体(B) HY、一 2、一Y、日としては、カルボン酸やフェノール化合物、30 または多価アルコール類が含まれる。これらプロトン供与体の中でも特に、分子内にカルボキシル基を少なくとも1個有する芳香熱カルボン酸、分子内にカルボキシル基を少なくとも1個を水酸量を少なくとも1個有する赤酸量を有し、カルボキシル量を有きないフェノール化合物からなる群より選ばれるプロトン供与体が好ましく、また 2個の置換基Y、およひY、は 有機基2、に対してそれぞれ互いに隣接していることがさらに好ましい。【0014】このようなプロトン供与体HY、一2、一Y40、Hの具体的な例としては、分子内にカルボキシル基を少なくとも2個有する芳香族カルボン酸の例としては、

有さないフェノール化合物の例としては、カテコール、 レゾルシアール、2,3-ンピドロキシナフタレン、2, 21-ビフェノール等を挙げることができる。

【0015】本発明においては、先ず、一般式〔1〕で 表されるプロトン供与体(B)とホウ酸(C)とを溶解 しプロトンが解離可能な溶媒中に、両者を均一に溶解さ せる。この時、プロトン供与体(B)がプロトンを放出 して、ホウ酸(①)のホウ素原子とキレート構造を形成 し、養酸性の安定な1価のボレート陰イオン錯体が形成 環式含窒素化合物を反応させて、中和することにより、 一般式 [ 2 ] で表される潜伏性触媒 ( D ) が得られる。 【10116】尚 2種類以上のプロトン供与体(B)を 混合して用いることも可能で、その場合、生成した潜伏 性触媒(D)は 一般式[1]における2組のY<sub>1</sub>-Z<sub>1</sub> ーYxが異なる構造を有するオニウムボレート、また。 は、異なる構造を有するオニウムボレートと同じ構造を 有するオニウムボレートの混合物となる。また。第3ア ミンまたは複素環式含窒素化合物(A)についても、2 種類以上を混合して用いることが可能で、その場合は、 オニウム基とポレート基の組み合わせの異なる。オニウ ムポレートの混合物となる。

【0017】この反応は「室温程度の比較的穏和な条件」 下においても、速やかに反応を進行させることが可能で あり、また反応の制御の面からも有利である。また、ボ レート側の原料として安価なホウ酸およびプロトン供与 体を用い、オニウム側原料にも、汎用で比較的安価な第 3アミン化合物または複素環式含窒素化合物を使用し、 さらに生成物が高収率で得られるため、コスト面におい ても有利である。

【ロロ18】本発明による潜伏性腫媒の製造方法に用い る溶媒としては、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、非 プロトン性極性溶媒、水等の極性溶媒が好まして、さら には上記の溶媒同士や上記の溶媒と他の有機溶媒の均一。 混合溶媒も用いることができる。

【0019】これら溶媒の具体的な例としては、アルコ ール系溶媒では、メタノール、エタノール、プロバノー ルーイソプロバノール、ブタノール 2-メトキシエタ ノール、2 -エトキシエタノール、2 ~ (メトキシメト グリコール、プロピレングリコール、グリセリン等を挙

医性 一篇多字的过去式和过去分词 土地 电流 上。性極性溶媒では、アセッニトリル、リオギフリート。 りずキサン メチルアラン デトラヒトログラン デト せっちロビュン・ナルムアット、N.ガーシメチルナル。 to be the transfer of the second of the second

ルホスホアミド、スルホラン等を挙げることができる。 本発明ではこれら溶媒を特に好ましく用いることができ るが、これらのみに限定されるものではない。

【0020】本発明の方法を実施する際の反応条件とし では、原料、溶媒、仕込量等の条件により異なるが、一 般的な例について記すと、プロトン供与体(B)のホウ 酸(じ)に対する比率xは、モル比で().9<x<1. 2 の範囲であり、かつ第3アミンまたは複素環式含窒 素化合物(A)のホウ酸(C)に対する比率yが、モル される。次いで、これに塩基性の第3アミンまたは複素(10)比で(0.9<y<1)2 の範囲で仕込むのが好ましい。 【0021】また、溶媒に対する固形分の濃度として は、1~30wt%の範囲、好ましくは5~20wt% の範囲で仕込み ロ~100℃程度の範囲の温度で、 0.5~2時間程度反応を行なう。

> 【0022】反応液から目的の触媒であるオニウムボレ ートを回収するには、冷却し析出してくる結晶を濾過す る方法が一般に採られるが、さらに反応液に水や2=ブ ロバノール等アルコール系の貧溶媒を加えて沈殿。析出 させることにより、さらに収率を上げることも可能であ 20 る。回収したオニウムボレートは。用途により微量の不 減物の存在が問題となる場合には、さらに、有機溶媒や 純水での洗浄等により、所望の純度の製品を調製するこ とができる。

> 【10023】本発明の一般式[2]で表されるオニウム ボレートからなる潜伏性触媒は、熱硬化性樹脂に配合さ れた場合、常温においては触媒活性を示さないので、熱 硬化性樹脂の硬化反応が進むことなく、成形時の高温に おいて触媒活性が発現し、しかも一度発現すると従来の 硬化促進剤よりも強い触媒活性を示して、熱硬化性樹脂 30 を高度に硬化させることができる。

【0024】本発明のオニウムボレートからなる潜伏性 触媒は、該潜伏性触媒によって硬化反応が促進されるす 小ての熱硬化性樹脂に対して有効であるが、従来より第 3アミンやアンモニウム塩系腫媒が有効である熱硬化性 樹脂に対して特に有効である。このような熱硬化性樹脂 としては、例えば、エボキシ樹脂、特にポリアミン、フ ェノール樹脂またはカルボン酸無水物硬化剤を含むエホ キン樹脂や、マレイミト系樹脂を挙げることができる。 が、これらの樹脂以外にも、シアネート樹脂、イソシア キン)エタノール、2-フトキシエタアール。エチレン=40=ネート樹脂。アクリレート樹脂。アルケエル樹脂などを 挙げることができる。

> **∤ %**= in the Committee

(0036)(美施例1)2000亩、おけて日セケー アルグラスコに撹拌装置を取り付け、ボウ酸1と、4g -(0,20亩~1) - サリチル酸55,2g(0,40亩 (1997年) アンコングアッマー制まり輸水ご本と文学化 (s) 東新 (s) (s) (e欄柱を表) (1) (5解) (5)

で、378gのメタノールと378gの純水の混合溶媒 に、30.4g(0.20mol)の1,8-シアザビシク ロ〔5,4,0〕ウンデセ-7-ンを均一に溶解した溶液 を、攪拌下のフラスコ中に1時間かけて満下した。析出 した白色結晶を濾過した後、1000mlの冷水で洗 浄、乾燥し白色結晶80.3g(収率92%)を得た。 【0027】得られた白色結晶のコフラーペンチ法によ る融点は、128~130°Cであった。分析により、目 的の1,8-ジアザビシクロ〔5,4,0〕ウンデセニウム す)が合成されたことを確認した。

【OO28】また、DBU-BSAについての、示差走 査熱量分析(DSC、窒素気流下10℃/分で昇温)の 結果を図1に、また、「H-NMRによる測定結果を図 2に示した。示差走査熱量分析の結果では。129℃の 単一の鋭い融解吸熱ピークを示した。また NMRによ る測定では、目的の塩の生成を示すビークシフトが観測。 された。

[0029]

DBU-B\$A

# DBU-BHNA

【0033】(実施例3)2000m1の3つ目セバラ ブルフラスコに攪拌装置を取り付け、ホウ酸12、4g  $(0.20 \, \text{mol})$  2,3-52LFロキシナフタレン6 4.1 g (0.40mol) メタノール276 g. およ 砂輪水248gを仕込み、室温で約30分攪拌を続け均。 一溶解した。欠いて、378gのメタフールと378g - 40 - ヒス(2,3-シオキンナフタレン)ポレート (式 の軸水の混合溶媒に 30.4g(0.20m~))の

亡面1の冷水で洗浄。乾燥し日色結晶91.3g(収率 95%) を得た。

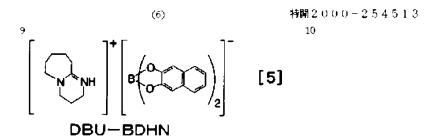
【0034】得られた日色結晶のコフラーペンチ法によ る融点は、187~189℃であった。分析により、目 |的の1,8-シアザビシクロ〔5,4,0〕ウンテセニウム

[5] DBU-BDHNと略す)か合成されたことを確

\*【0030】 (実施例2) 2000mlの3つ口セパラ ブルフラスコに攪拌装置を取り付け、ホウ酸12、48 (0,20mol)。 3ーヒドロキシー2ーナフトエ酸 g、および純水248gを仕込み、室温で約30分機拌 を続け均一溶解した。次いで、378gのメタノールと 378gの純水の混合溶媒に、30.4g(0.20mο 1) の1,8-ジアザビシクロ[5,4,0] ウンデセ-7-エンを均一に溶解した溶液を、攪拌下のフラスコ中に1 ビスサリチラトボレート(式[3]、DBU-BSAと略 10 時間かけて適下した。析出した黄色結晶を濾過した後、 】0.00mlの冷水で洗浄 乾燥し黄色結晶100.7 g (収率94%)を得た。

> 【0031】得られた黄色結晶のコフラーヘンチ法によ る融点は、173~175℃であった。分析により、目 的の1,8-ジアザビシクロ〔5,4,0〕ウンデセニウム ビス (3-オキシー2-ナフトエート) ボレート (式 [4] DBU-BHNAと略す)が合成されたことを確 認した。

[0032] 20 [1t4]

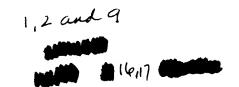


【0036】(実施例4)2000m1の3つ口セパラ ブルフラスコに攪拌装置を取り付け、ホウ酸12、4g 01)、メタノール276g、および純水248gを仕 込み、室温で約30分幾拌を続け均一溶解した。次に二 で、378gのメタノールと378gの純水の混合溶媒 に、16.4g(0.20mol)の2=メチルイミダソ ールを均一に溶解した溶液を、攪拌下のアラスコ中に1 時間かけて満下した。析出した白色結晶を濾過した後、\*

\*1000m Lの冷水で洗浄、乾燥し白色結晶6ら、0g (収率90%)を得た。

(0.20mol) サリチル酸55.2g(0.40m 10 【0037】得られた白色結晶のコプラーペンチ法によ る融点は、121~124°Cであった。分析により、目 的の2-メチルイミダゾリウムビスサリチラトホレート (式[6]、2MZ-BSAと略す)が合成されたことを 確認した。

> [0038] [化6]



2MZ-BSA

【0039】 (実施例5) 2000mlの3つ口セパラー ブルフラスコに撹拌装置を取り付け、ホウ酸12,4g (0.20mol)、サリチル酸55.2g(0.40m 01)、メタノール276g、および純木248gを仕 込み 室温で約30分擬針を続け均一溶解した。次い で 378gのメタノールと378gの純水の混合溶媒 に 27.0g(0.20mol)のペンシルジメチルア 30 ことを確認した。 ミンを均一に溶解した溶液を、攪拌下のフラスコ中に1 時間かけて満下した。析出した白色結晶を濾過した後、下

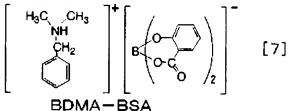
- ※1000mlの冷水で洗浄、乾燥し白色結晶76、3g - (収率9.1%) を得た。

[6]

【①040】得られた白色結晶のコプラーベンチ法によ - る融点は、121~124℃であった。分析により、目 的のペンジルジメチルアンモニウムビスサリチラトボレ ート (式[7] BDMA - BSAと略す) が合成された

[0041]

[化工]



【0042】実施例1~5の反応条件、収率、融点、お・・・トか合成可能なことが分かる。 

http://www.6.ipdl.jpo.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000/21&N0400/image/gif&N0401/NSAPILM4/17/03

12

_	
₽.	

	異施例1	実施例2	爽施例3	突施例4	実施例 5
<b>©</b> ₩	サリチル酸	チピドロキン・アナフト	1.アタヒドロキシナフ タレン	サリテル機	サリテル製
	本ウ配	水2碳	本り管	本り数	*2面
	D8U¢	OBU:	pgui	<b>ナーメチルイミダゾール</b>	ベンジルジェチルフュン
反応密導	メタノールノネ	MCSロノメタノール/水	メタノール/本	メラノール/ホ	ナタノール/*
反応温度(七)	22	室温	宝温	富温	室温
反応時間(hr)	1		1	1	1
収率(%)	92	94	91	89	93
<b>股点</b> (℃)	128~130	173~175	187~189	111~114	121~124
元素分析値(%)=14					
С	62.9 (63.32)	68.9 (69.42)	72 L (72.51)	58.7 (59.05)	63.3 (63.76)
Н	5.8 (5.78)	5. 5 (5. 45)	6. t (6. 08)	4.3 (4.13)	5,2 (5,12)
0	22.4 (22.00)	18.2 (17.90)	13.5 (13.32)	26.1 (26.22)	22.3 (22.16)
N	6.5 (6.42)	5.3 (5.22)	5. 9 (5. 83)	7.8 (7.65)	6.6 (6.47)
8	2.4 (2,48)	2.1 (2.02)	2.4 (2.25)	3.1 (2.95)	2.8 (2.50)
<b>以</b>	DBU-B\$A	DBU-BHNA	DBU-BOHN	2MZ-BSA	BDMA-BSA

±1, むジアザビシクロ [5, 4, 6] ウンデセーたエン

\*\*メチルセルソルブ

### ( ) 内数値は空論値を示す

# [0044]

【発明の効果】本発明の製造方法によれば、常温においては触媒作用を発現することなく、長期間にわたって樹脂組成物を安定に保存することが可能であり、成形時に加熱すると優れた触媒作用を発揮して、良好な硬化性、成形性及び高品質な成形品を与えることのできる潜伏性触媒を、第3アミンまたは複素環式含窒素化合物。プロトン供与体、およびホウ酸と言う、比較的安価な原料を用い、かつ穏和な条件下で簡便に、高純度・高収率で合\*

11

\*成することが可能であり、電気・電子部品用エポキシ樹

【発明の効果】本発明の製造方法によれば、常温におい。20 脂やマレイミト樹脂組成物の潜伏性触媒の製造方法としては触媒作用を発現することなく、長期間にわたって樹 て有用である。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で台成したDBU-BSAの示差走査 熱量分析(DSC)結果である。

【図2】実施例1で合成したDBU-BSAの<sup>1</sup>H-NMRスペクトルである。

[22]

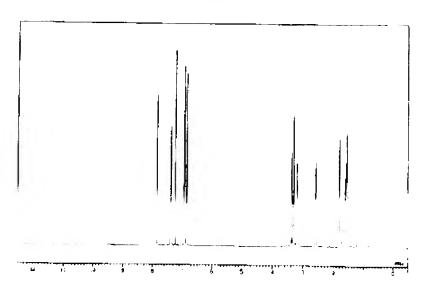


図2 実施例1で合成した化合物の「H-NMRスペクトル



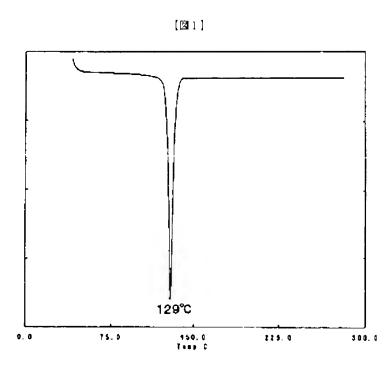


図1 実施例1で合成した化合物の示差走査熱量分析(DSC)